

Investor Relations

2021.6

Add 42714 대구광역시 달서구 호산동로 42 (주)에스앤에스텍
Tel 053-589-1600 **Fax** 053-585-7170
Homepage www.snstech.co.kr

S&S TECH

Disclaimer

본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 관계된 사항으로 회사에 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다.

자료의 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 변화되며, 불확실성을 내포하고 있는 바, 실제 미래 실적과는 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자/잠재투자자의 편의를 위해 작성된 자료이며, 공시된 내용과의 차이가 있을 경우 공시 내용을 우선으로 참고해 주시기 바랍니다.

본 자료의 활용을 인해 발생하는 손실에 대하여는 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

Contents

- 01. Company Overview
- 02. Business Overview
- 03. Market & Industry Overview
- 04. Financial Summary(2021Q1)

1-1. Company Overview

01



대표이사

정수홍



설립일

2001년
2월 22일



소재지

대구광역시
달서구 호산동로
42



임직원 수

220명
(2021.03기준)



주요사업

반도체 및
디스플레이용
블랭크 마스크



고객사

삼성전자, 삼성디스플레이,
SK Hynix, Super Mask,
Newway 등 국내외 25개



특허보유

특허등록
161건
(국내 85 / 해외 76)

1 창업 및 시장진입 (2001~2004)

- 회사설립
- 반도체용 바이너리 블랭크마스크 개발
- 2003 삼성전자 품질인증
- 바이너리 대만/중국 수출
- 수출 유망 중소기업

2 성장기반 (2005~2008)

- 디스플레이용 블랭크 마스크 개발 및 양산
- 1000만불 수출탑
- 2005 제 6회 중소기업 기술혁신 대전 대통령상
- 2008 대한민국 10대 신기술 지정

3 지속성장 (2009~2015)

- High-end 시장 진입
- 국내 PSM 판매
- PSM 대만/중국 수출
- 2009 코스닥상장
- 2000만불 수출탑
- 2014 월드 클래스 300

4 현재와 미래 (2016~)

- 2016 제 2공장 준공
- 2019 대구시 중소기업대상
- 2019 소부장강소기업100 선정
- 2020 첨단기술기업지정
- 2020 삼성전자 투자유치(659억원)

CEO 이력 및 주요업적



❖ 1980년~1995년

- 국내 최초 포토마스크 프로젝트 수행 / 64K 및 1M D램 포토마스크 개발
- 삼성전자 반도체 포토마스크 라인 건립 총괄(국내최초 생산라인 국산화)
- 한국 듀폰(주), 아남그룹 포토마스크 사업부 설립 및 경영

❖ 1995년~2017년

- (주)PKL의 대표이사, 해외자본유치를 통한 IMF위기극복 및 코스닥 상장
- 미국 Photronics社와의 인수합병을 통해 글로벌 기업으로 성장
- 미국 Photronics社 COO,
국내 최초 FPD용 포토마스크 개발 및 양산
해외현지법인(중국 및 대만) 설립을 통한 글로벌시장 진출

❖ 2017년~현재

- (주)에스앤에스텍 대표이사

1-3.Organization

03





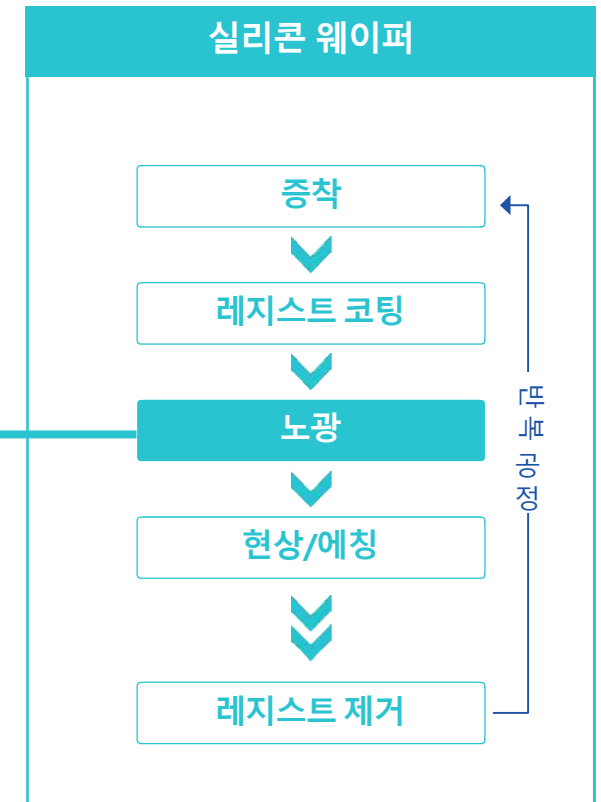
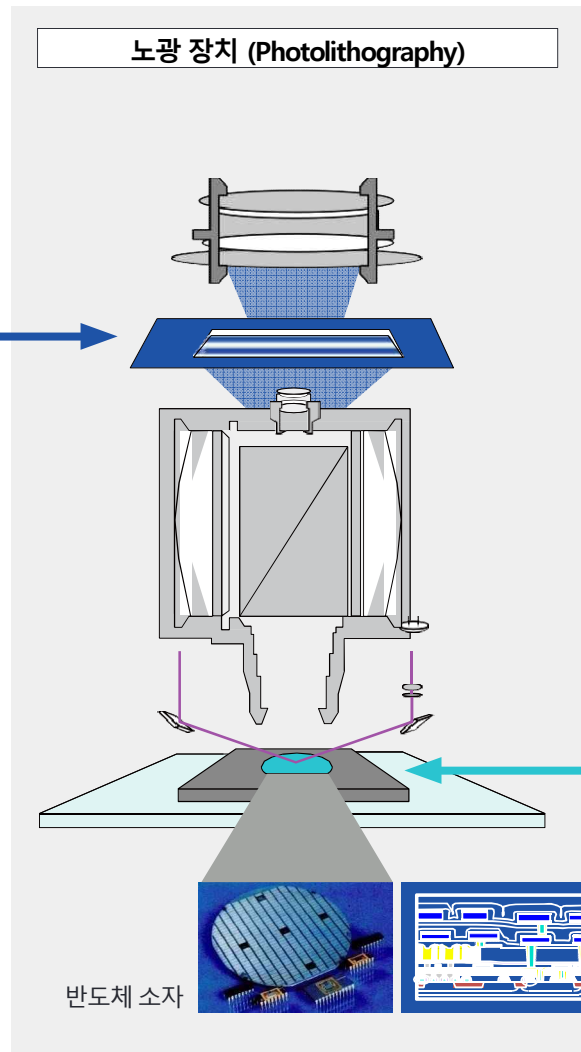
끊임없는 기술 혁신을 통해 지속 가능한 성장을 달성하고, 기술적, 경제적 경쟁력을 확보하여 국가 및 지역사회에 이바지하는 대표기업

2-1. 기술소개

05

블랭크 마스크 Blank Mask

반도체 및 디스플레이 (TFT-LCD, OLED, LED) 제조 공정에 필수적인 포토 마스크의 핵심 원재료.
석영 기판 위에 차광막, 반사방지막, 레지스트막으로 구성



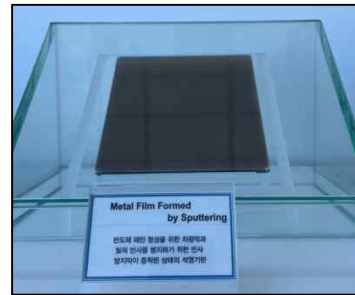
2-2. 제품 Application

06

Process별 제품 사진



Quartz



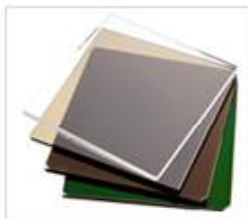
Metal Film Sputter



Cr Film Sputter

반도체용

블랭크 마스크



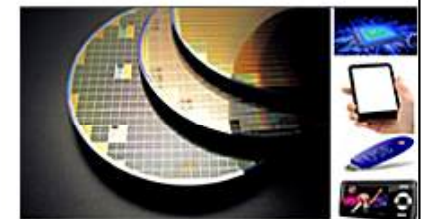
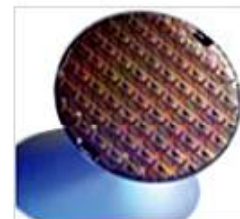
포토 마스크



반도체 제조 공정



반도체 소자



FPD용

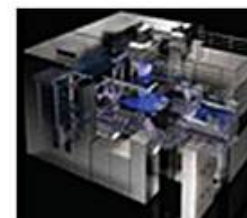
블랭크 마스크



포토 마스크



디스플레이 제조 공정



디스플레이 패널



2-3. Supply Chain Overview

07

	반도체용		디스플레이용
End User	삼성, SK하이닉스, TSMC SMIC, UMC, Intel...	적용 제품 반도체 IC, OLED & LCD용 TFT Array, Color Filter	삼성디스플레이, LG-Display BOE, CSOT, AUO, CMO, CFI...
Photo Mask	삼성, SK하이닉스, PKL, PDMC, SMIC, TCE...	패턴형성 Captive shop Merchant shop	삼성디스플레이, PKL, HOYA PKLT, Supermask, Newway DNP, SKE, (LGIT)
Blank Mask	Hoya, Ulcoat, ShinEtsu S&S TECH	박막형성 위상변위막, 차광막 반사방지막, 감광층 등	Ulcoat, CST, Hoya S&S TECH
Quartz	ShinEtsu, Asahi 등	Quartz	ShinEtsu, KTG ...

*
당사
고객사 및
해당 사업을
영위하고
있는
회사까지
포함한
공급체인임.

Market Prospect

반도체산업의 비메모리 확대

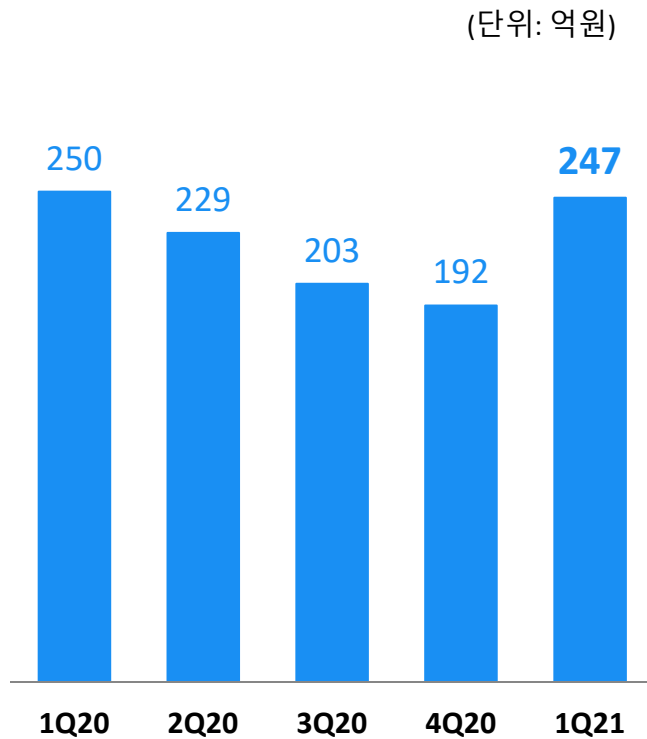
국내 디스플레이산업의 High End 확대
: Flexible, Foldable, LTPO, QD-OLED

중국 디스플레이 시장 수요 확대

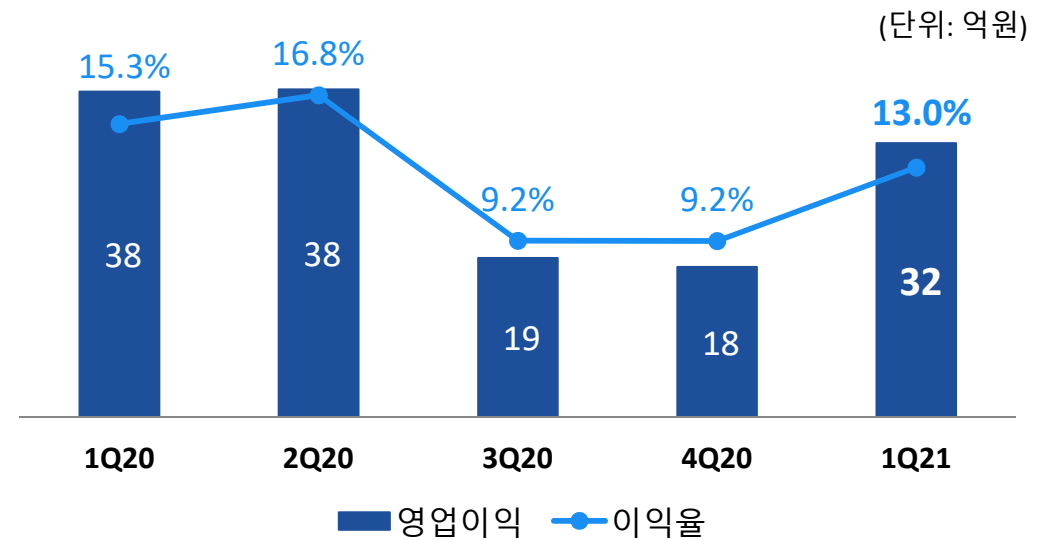
4-1. 2021년 1분기 실적

09

분기 매출액 추이



분기 손익



(단위: 억원)

항목	1Q20	2Q20	3Q21	4Q20	1Q21
매출액	251	229	203	192	247
영업이익	38	38	19	18	31
당기순이익	38	33	18	23	35

4-2. 2021년 1분기 지역별 매출 분석

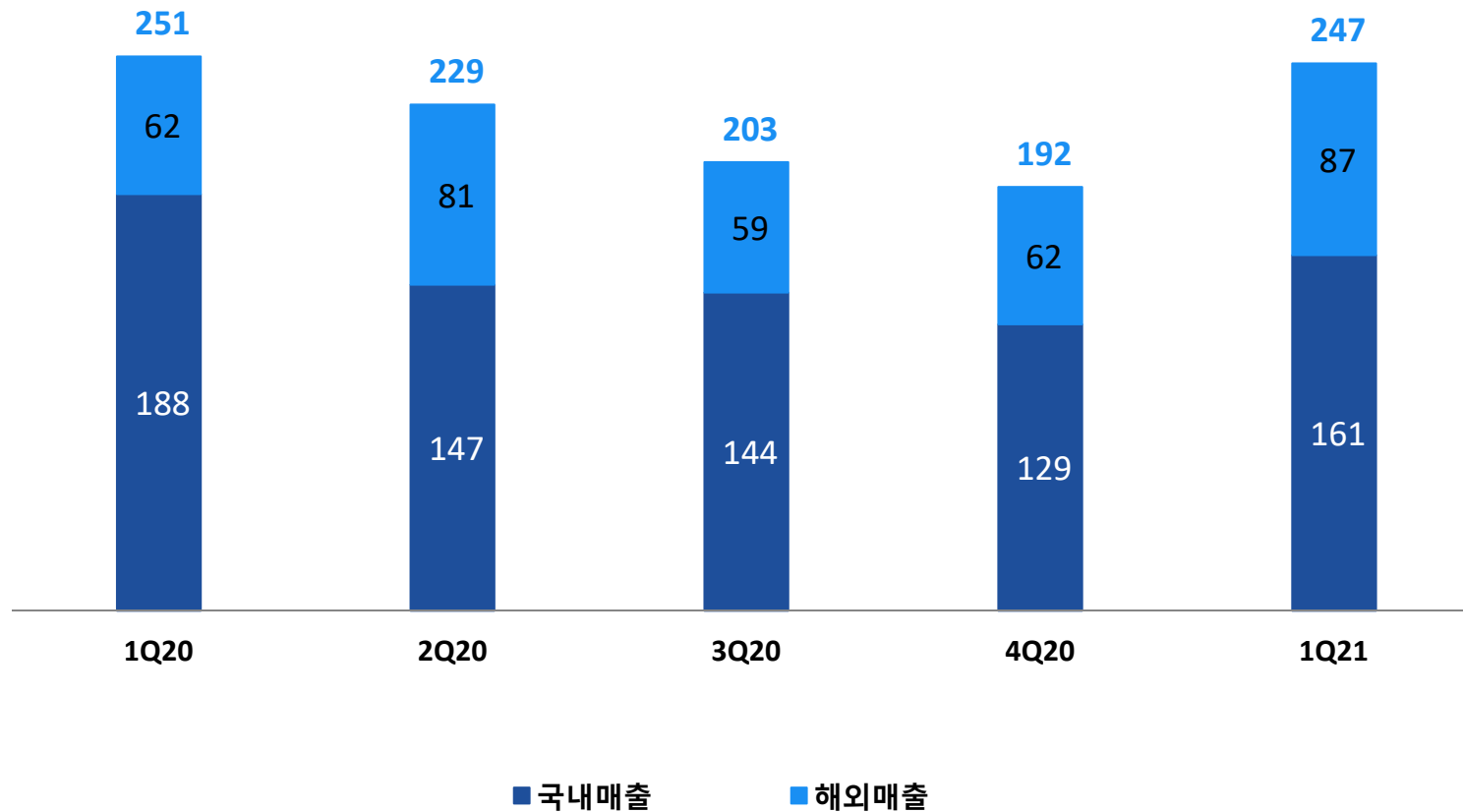
10

반도체 및 디스플레이시장 호조

국내매출 161억원(QoQ 24.2% / YoY -14.6%)

해외매출 87억원 (QoQ 39.4% / YoY 39.4%)

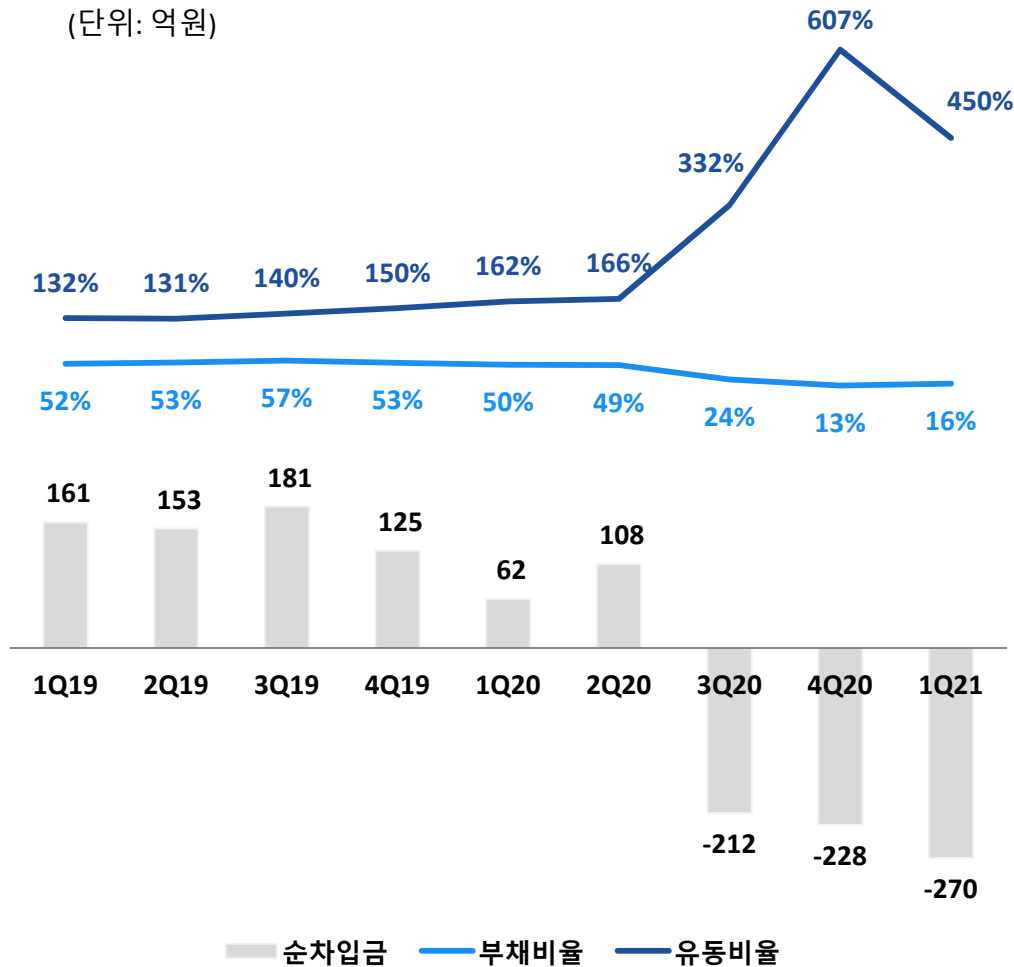
(단위: 억원)



4-3. 2021년 1분기 재무 분석

11

장기차입금 감소, 현금성 자산 증가 > 재정 건전성 개선 지속



요약 재무상태표 (단위: 억원)	4Q20	1Q21
유동자산	935	934
현금 및 현금성 자산	304	351
비유동자산	925	1,000
자산총계	1,860	1,934
장단기 차입금	77	81
부채총계	215	271
자본금	107	107
기타자본	1,538	1,556
자본총계	1,645	1,663
요약 현금흐름표 (단위: 억원)	4Q20	1Q21
기초 현금성 자산	181	304
영업활동	82	33
투자활동	- 19	20
재무활동	- 24	- 7
현금자산 환율변동	1	-
기말 현금성자산	221	351

Q&A

감사합니다
Thank you

Add 42714 대구광역시 달서구 호산동로 42 (주)에스앤에스텍
Tel 053-589-1600 **Fax** 053-585-7170
Homepage www.snstech.co.kr

S&S TECH